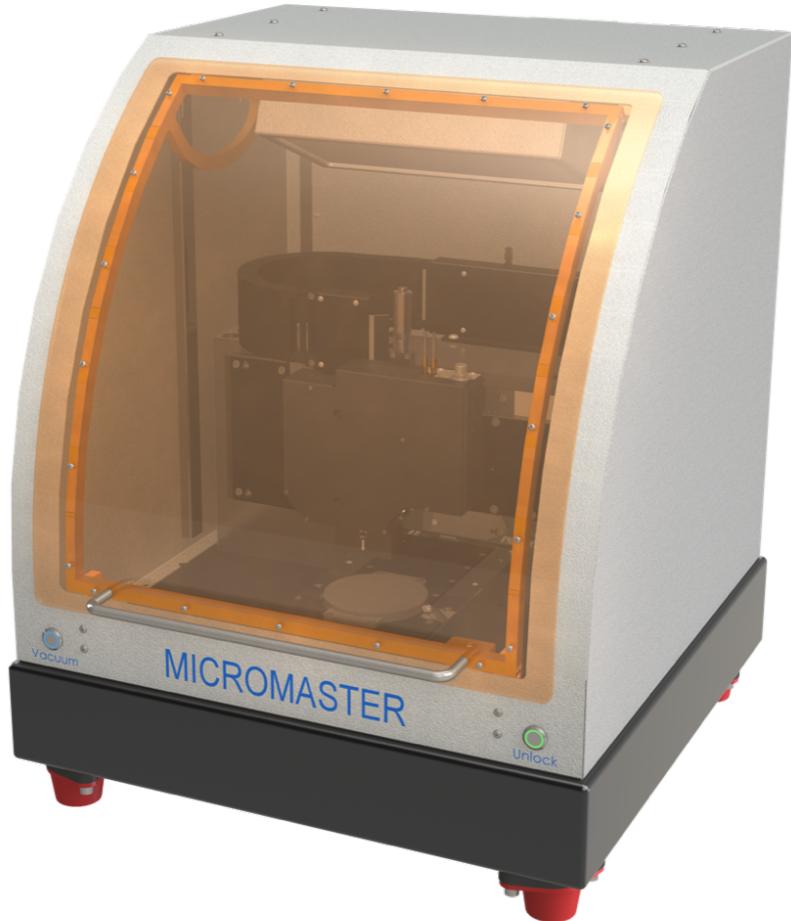


Лазерный генератор изображений 4PICO PicoMaster 100

**Производитель:**

4PICO

Цена:

Цена по запросу

Описание

Лазерные генераторы изображений 4PICO представляют собой универсальные лазерные генераторы изображений с ультравысокой точностью, специально разработанные для предоставления пользователю максимальной свободы создания микроструктур в фоточувствительных слоях. Принцип растирования генератора обеспечивает равномерное экспонирование по всей поверхности. Сканирование подложки с высокой скоростью и шаговый привод экспонирующего модуля с программной регулировкой высоты делает MicroMaster 100 идеальным фотолитографическим инструментом для исследований, разработок, а также для опытного и мелкосерийного производства.

Ключевые особенности лазерных генераторов 4PICO серии

PicoMaster:

- 4 режима экспонирования - 0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм;
- Переключение режимов экспонирования в ПО установки, без смены объективов;
- Экспонирование одной топологии разными режимами в одном рецепте для увеличения производительности;
- Уникальная запатентованная конструкция экспонирующего модуля, позволяющая автофокусу моментально отрабатывать все неровности подложки;
- Экспонирование многослойных структур с совмещением по меткам;
- Полутоновое экспонирование;
- Возможность замены экспонирующего модуля на новый путем откручивания 4 винтов, без дополнительных настроек и калибровок (минимальное время простоя);
- Понятное и функционально насыщенное ПО, позволяющее при необходимости настроить процесс на самых глубоких уровнях.

Зависимость скорости экспонирования от минимального размера пятна

0,3 мкм	1,4 мм ² /мин	2,1 мм ² /мин
0,6 мкм	2,8 мм ² /мин	4,2 мм ² /мин
0,9 мкм	4,2 мм ² /мин	6,4 мм ² /мин
5 мкм (опция)	23 мм ² /мин	35 мм ² /мин

Доступные опции:

- Замена источника излучения 405нм на источник с длиной волны 375нм;
- Модуль поддержания температуры и влажности в рабочем объеме генератора;
- Запасной экспонирующий модуль (375нм или 405нм на выбор).

125x125 мм
110x110 мм
0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм (выбирается в ПО)
Диодный УФ лазер

405 нм (опционально 375 нм)

Лазерный

Камера высокого разрешения

Гранитное основание

Настольный

Внешний насос